SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP2117157

Publication date:

1990-05-01

Inventor(s):

YAMAGUCHI TETSUJI

Applicant(s)::

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Requested Patent:

JP2117157

Application Number: JP19880271328 19881026

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/12; H01L23/14; H01L23/34

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To maintain insulating properties of an insulating substrate and allow a large electric current to flow throw a conductor pattern by forming the conductor pattern with a composite which is obtained by joining copper with both faces of a metal holding about the same thermal expansion coefficient as that of the insulating substrate.

CONSTITUTION: Surface conductor patterns 11 and 12 which are joined with the surface of an insulating substrate as well as the rear of its substrate hold about the same thermal expansion coefficient as that of the insulating substrate 1 and they are formed by a composite conductor consisting of a metal 13 of invar or molybdenum and the like as well as copper 14 which is joined with both sides of the above metal. As both sides of the above conductor patterns are joined with copper, the conductor patterns can be joined with the insulating substrate 1 by the use of direct junction and active metal techniques; besides, as it is possible to make their thermal expansion coefficients equal, residual heat stress which is produced after performing junction becomes exceedingly small. Such a value of residual heat stress makes it hard to develop cracks in an interface between the insulating substrate and the conductor patterns and then stable insulating properties are maintained.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

^⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-117157

®Int. CI. 3 H 01 L 23/12 23/14 23/34

識別配号

厅内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月1日

z

6412-5F 7738-5F 7738-5F

H 01 L 23/12

QM

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

◎発明の名称

半導体装置

②特 顧 昭63-271328

②出 顋 昭63(1988)10月26日

@発明者

山口

= =====

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所內

勿出 顋 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

•

1.発明の名称

半導体装置。

2. 特許請求の範囲

絶疑基板の一方の面に放然板を接合すると共に、 上記絶縁基板の他方の面に導体パターンを接合し、 この導体パターン上に半導体業子及び外部電極等 を接合するようにしたものにおいて、上記導体パ ターンは、上記絶縁基板とほぼ同一の無跡張係数 を有する金属の関面に網を接合した複合導体によって構成されることを特徴とする半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は絶縁基板上に装着される半導体装置 の改良に関するものである。

〔従来の技術〕

第2図は従来の絶縁装板を有する半導体装置の一例を示す断面図、第3図はその絶縁装板の断面図及び平面図である。これらの図において、(1)は 半導体業子を支持するセラミック等の絶縁装板 ②は表面導体パターンで、上記絶縁基板(1)の一方の面に接合された網材などの半田付け可能な金属材で構成されると共に、半導体装置の回路の一部を形成するものであり、半導体素子などを支持する支持部(2a)(2d)、及び後途のリード線の中構造子等である端子部(2c)(2e)とからなっている。(3a)(3b)は半導体業子で、それぞれ半田(4a)(4b)によって上記支持部(2a)(2d)に固積されている。四は半導体装置の外部の回路と接続される外部電

日は半導体装置の外部の回路と接続される外部電極で、半田 (4c)によって上記端子部 (2e)に固着されている。 (6a) (6b)はアルミニウム線などのリード級で、半導体素子 (3a) (3b)上の電極と上記端子部 (2c) (2e)とを接続している。 (7)は裏面等体パターンで、上記絶縁基板(1)の他方の面に接合され、網材などの金属材で構成されている。 (4)は 網 などの 放熟板で、半田 (44)により上記裏面等体パターン(7)に固着されている。

〔発明が解決しようとする課題〕

以上の様に構成された半導体装置において、セ ラミックの絶縁基板(1)の表裏面に銅材をパターニ ングする方法としては、直接接合法及び絶縁基礎 (1)と領材との同に例えばTi-Cu-Agから成る金優保 を介在させて接合する活性金属法と呼ばれる位置 法がある。しかし、直接接合法の場合は1070での 技、活性金属なの場合でも850で前後の高温での 接合を余級なくされ、また、セラミックの絶縁 を合えない。また、セラミックの絶縁 では、対象が大きく異なることである。 り、両者を貼り合せた状態ではバターニング留する ことになる。

従って絶録基級(1) (例えば厚さ 0.6~0.7ma)を例えばー40℃~125℃のヒートサイクル試験にかけると、比較的少ないサイクル数で第3図(A)(B)に示す機に写体パターンの周辺に沿う部分での飲小クラック回水発生し、絶縁基板(1)の絶縁性が保持できないという同題点があった。また、このクラック回の発生はパターニングされている関村の厚さいと密接な関係があり、厚さが大きい程クラックが発生するまでのサイクル数が少なく

した複合事体によって 事体パターンを形成するようにしたものである。

(作用)

この発明によれば、絶縁基板とほぼした。 の発明による点の両が形は合うが、複合合が形式を のであるが、中央ができれるのでは、 のの合うないが、中央のできるでは、 のの合うないができるできるというできるに、 ののようには、 のののでは、 のののできるできるのできるのできるのできる。 のののできるでは、 のののできるできるのできるのできるのできるできるのできる。 できるのでは、 のののできるできるのできるのできるできる。 できることできることできる。

(発明の安施例)

以下、この発明の一突旋例を第1図について設明する。第1図(A)は突旋例の平面図、(B)は(A)の『B-『Bからの断面図である。

これらの図において (11) は絶縁基板(I) の表面に接合された袋面辺体パターン、 (12) は絶縁基板(I)

この発明は上記のような問題点を解決するためになされたもので、絶縁基板と表而が体パターンとの間の残留無応力を低波し、絶縁基板にクラックが生じるのを抑制することにより絶縁基板の絶縁性を保持し、且つ、表面事体パターンに大電流を流し得るようにした半導体装置を提供しようとするものである。

(課題を解決するための手段)

この発明に係る半導体装置は、絶縁基板とほぼ 同一の無関張係数を有する金属の両流に銅を接合

の裏面に接合された表面以体パターンで、いずれも絶縁基板(1)とほぼ同一の無関張係数を有する、例えばインバー(鉄とニッケルとの合金)又はモリブデン等の金属(13)と、その両面に接合された 蛸(14)とからなる複合導体によって形成されている。

(発明の効果)

この発明は以上のように構成されているため、

特別平2-117157(3)

絶疑基板の絶縁性を確保し得ると共に、導体パターンの厚さを自由に設定することができるため、 その遺電容量を大きくすることも可能となるもの である。

4 - 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示すもので、(A)は平面図、(B)はIB-IB線からの断面図、第2図は従来の半導体装置の構成を示す断面図、第3図は従来の半導体装置における絶縁差板及び導体パターンの構成を示すもので、(B)は平面図、(A)は(B)のⅡA-ⅡA線からの断面図である。

図において、(1)は絶縁基板、(2)は表面導体パターン、(3A)(3B)は半導体素子、(5)は外部電極、(7)は裏面導体パターン、(5)は放熱板、(11)(12)は複合導体である。

なお、図中、同一符号は同一又は相当部分を示 す

代理人 弁理士 大岩 増 雄

